MANUFACTURE OF CERAMIC SUPERCONDUCTIVE CONDUCTOR

Publication number: JP3156811 (A) Publication date: 1991-07-04

Inventor(s):

KIKUCHI SUKEYUKI; ENOMOTO KENJI; UNO NAOKI; SHIGA SHOJI

Applicant(s):

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD

Classification: - international:

B28B1/00; H01B12/10; H01B13/00; B28B1/00; H01B12/10; H01B13/00; (IPC1-

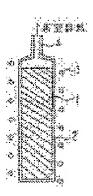
7): B28B1/00; H01B12/10; H01B13/00

- European:

Application number: JP19890296449 19891115 Priority number(s): JP19890296449 19891115

Abstract of JP 3156811 (A)

PURPOSE:To prevent production of blister by vaporization of absorbed water in material by heating a composite billet where material is filled at a predetermined temperature while exhausting to a predetermined vacuum degree, sealing it, and then drawing it. CONSTITUTION:Powders of material (Sr2CaCu2O2, for example) temporarily baked in open air are pressurized to CIP formed to be a molded body 1, it is charged in a container 2 of Aq. to be a composite billet, then it is heated at a temperature of more than 40 deg.C and exhausted at a vacuum degree of less than 1X10<-1>Torr, and its aperture is welded by an electron beam and sealed and cut. This composite billet is swaged to be a linear material, it is, further rolled to be a tape. and it is heat processed in open air to obtain a ceramic superconductor.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平3-156811

®Int.Cl. ⁵
H 01 B 13/00
B 28 B 1/00
// H 01 B 12/10

識別配号 HCU 2 庁内整理番号 7244~5G @公開 平成3年(1991)7月4日

HCU ZAA ZAA

7224-4 G 8936-5 G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

母発明の名称

セラミツクス超電導々体の製造方法

Н

②符 願 平1-296449

②出 類 平1(1989)11月15日

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式 (花発) 明者 菊 妝 苭 行 会社内 個発 明 者 榎 寨 麗 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式 会社内 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 仓発 明 퐙 宇 直 钳 古河電気工業株式 会社内 明 @発 老 登 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式 志 会社内

⑪出 願 人 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明 和 書

1. 発明の名称 セラミックス超電源を体の 製造方法

2. 特許請求の範囲

金属製容器内にセラミックス包電弧体となし得る原料物質を光度して複合ビレットとなし、当該 複合ビレットを所望形状に伸延加工したのち、こ の伸延加工材を加熱処理して酸化物超電等を体を 製造する方法において、原料物質を充填した複合 ビレットを所定温度に加熱しつつ、10・Torr以下 の真空度で真空排気して対止したのち、伸延加工 することを特徴とするセラミックス超電導を体の 整造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はマグネット、コイル、電波リード、関 波器、ケーブル等の単体に適した商品質で性能に 優れたセラミックス個電源を体の製造方法に関す る。

〔従来の技術とその課題〕

近年、液体窒素温度で超電源を示すしまーBョーCローの系、しまーSェーCローの系、YーBョーCローの系、BiーSェーCョーCローの系、Tを一BョーCローの系等のセラミックス 型電源体が見出され、マグネット等への応用が整 んに検討されている。

ところで、上記のセラミックス超電源体は強い 為、これを線材等に加工するにはセラミックス超 電源体となし得る原料物質、例えばセラミックス 超電源体の構成元素を各々含有する化合物をそれ ぞれ所定比率で配合し混合して、これを大気中で 仮境成して概素欠損型複合酸化物となし、これを 金属製チューブに充填して伸延加工する方法によ りなされており、得られた維材は加熱処理するこ とによりセラミックス母電源々体に製造される。

ところで、近年上記の仮院成を伝動素分圧下で 行う方法や前紀化合物の混合体を溶媒に溶かし、 これを関類状度にして加熱して複合酸化物に反応 させる関類熱分解法が開発され、前者は製出する 複合酸化物粉体が活性な為、又後者は複合酸化物 初体の粒径が激制な為、これらの原料物質を用いて製造したセラミックス超電源や体は、いずれも 密度が高く、従って超電導特性に優れるもので、 その実用化が大いに類待されていた。

しかしながら、上記の原料物質はこれを、前記の如き従来方法によりセラミックスは電源を体に 製造すると無熱処理工程において神延加工材の中心部にふくれを生じる事故が多発し、このような ふくれを生じたセラミックスは世界を体は密度が 低く、選昇電域密度(J。)等の特性も低い値の ものになるという問題があった。

(謀避を解決するための平段)

本発明はかかる状況に当み観念研究を行い、無 熱処理時に伸延加工材にふくれが生じる理由は、 セラミックス超電導体となし得る原料物質に吸水 した水分が加熱処理時に変発するためであること を交きとめ、更に研究を進めた結果、本発明を実 放させるに勤ったものである。

即ち本発明は、金属製容器内にセラミックス超 電源体となし得る原料物質を充填して複合ビレッ

金属容器 2 の第四部 4 を封止する(図口)方法で ある。

第2図に示した方法は、原料物質1を充戦した パイプ状の金属容器2の上記原料物質1上にこの 金属容器1との間にクリアランス5を残して数6 をのせ、この状態で所定の温度に加熱しながら上 記クリアランス5から真空排気したのち(図イ)、 金属容器2関ロ部4内面と置6との種を存接して 封止する(図ロ)方法である。

上記において原料物質を会属容器に充成する方法としては、原料物質の材体をタップ充戦する方法、予め上記材体をCIP成形したものを充戦する方法、又は上記成形体を加熱統結したものを光戦する方法など任意の方法が適用される。其空排気後の金属容器を封止する方法としては、エレクトロンビーム冷核が操作が簡便で好道である。

本発明方性において用いられるセラミックス経 電源体となし得る複料物質(以下原料物質と略記) としては辞記したよう確々の系のセラミックス超 電源体が広く適用されるに加えてセラミックス起 トとなし、自該複合ビレットを所望形状に体延加、 工したのち、この体延加工材を加熱処理して酸化 物理電準を体を製造する方法において原料物質を 充確した複合ビレットを所定温度に加熱しつつ。 10-*forr以下の真空度で真空換気して対止したの ち、体延加工することを特徴とするセラミックス 組食品を体の製造方法である。

本発明方法は、金属製容器にセラミックス超電 連体となり得る順料物質を充電した複合ビレット を所定過度に加熱しつつ10 **Torr以下の真空度に 排気して対止することにより上記順料物質中の水 分を十分に除去して、神経加工後の加熱処理時に 生じるふくれを防止するようにしたセラミックス 超電準を体の製造方法である。

以下に上記復合ピレットの真空封止方法を第1. 2 図を参照して具体的に説明する。図において1 は質料物質、2 は会運懸容異である。

類1図イに示した方法は原料物質1を充限した とっくり状の会属容器2を外限からヒーター3を あてて加熱しつつ、真空排気したのち(図イ)、

電源体に合成されるまでの中間体、例えばセラミックス超電源体情成元素の提合体又は共t混合物、又は酸素欠損型複合酸化物又は上記構成元素の合金等が使用可能であるが、中でも解記したよって得られる活性な複合酸化物を使素分圧下で行って得られる活性な複合酸化物物体や噴霧熱分解法は、可要であるので計画であり、又は被補ななので計画であり、又は被補なない。 に空気中の水分を吸着し高く、関って本発明を直に関してその効果を最もよく発現するものである。

本発明方法において、上記原料物質を充限する金属製容器は神延加工及び加熱処理後にあっては、セラミックス超電源体のシース材となるもので、 従って上記金属製容器にはクエンチ事故に備えて 放及び電気伝源性に優れたAg、Cu等の金属材料が用いられるが、中でもAgやAg合金は、複 素透過性に優れる為、加熱処理時においてセラミックス経電源体への設置の供給が十分になされて 超電源特性の向上したものが得られるので特に好

特開平 3-156811(**名**)

ましい材料である。

本発明方法において、原料物質を支援した複合 ビレットを伸延加工する方法としては、押出し、 圧延、スエージャー加工、引致き等の任意の方法 が適用される。又伸延加工材の形状は、大調、平 角線、テープ材等任意の形状が用いられる。

本発明方法において神経加工材を加熱処理するのは、上記伸延加工材内層の原料物質をセラミックス経電導体に反応せしめるとともに、これを加 法統結し、更に上記加熱統結体への敬素補給及び 結晶構造の調整をなして、高性節のセラミックス 経常体を形成する為であって、上記無熱処理は、 酸素含有雰囲気中で 800~1000でに加熱してなされる。

(作用)

本発明方法においては金属製容器に原料物質を 光域した複合ビレットを所定温度に加熱しつつ18 「Torr以下の真空度にて真空排気して對止するの で、上記順料物質に吸着した水分は十分に除去さ れて、体経加工後の加熱処理工程において原料物 質の吸着水が癌発してセラミックス超電導々体に ふくれを生じるようなことがない。

〔実施例〕

以下に本発明方法を実施例により詳細に説明す ***

実施例1

原料物質として大気中で仮統成して得たBi: Sr、CaCu、Oェ 組成の粉件を用い、この粉件 を4000kg/cdの圧力をかけてCIP底形したのち、 この成形件を第1回に示した形状の外径12mm、内 径8mmのA8製容器に充塡して複合ビレットとな し、次いでこの複合ビレットを加熱温度40で以上、 文空度1×10-1でFr以下の積々の条件下で真空俳 気したのち、関口部を電子ビーム権接した封じ切った。

次に上記複合ビレットをスエージング加工して 3 m ≠ の抜材となし、次いでこの練材を圧延して 0.2 m のテープとなした。しかるのち大気中に て 870℃×20日加熱処理してセラミックス超電導 *件を製造した。

実集例 2

原料物質として順種熱分解法(FTD法)により製造したBIISIICaCuiO。組成の粉体を用いた他は実施例[と同じ方法によりセラミックス担電器を体を製造した。

実施例3

原料物質として酸素分圧10-*Torrの低酸素雰囲気中で仮旋液して得たBlsSrsCaCusOx組成の粉体を用いた他は実施例1と同じ方法によりセラミックス超電導本体を製造した。

比較例 1

実施例1~3において、複合ビレットの真空財 止を重温で行うか、又は10⁻¹Torrを超える真空度 で行った他は実施例1~3と同じ方法によりセラ ミックス超電準々体を製造した。

斯くの如くして得られた各々のセラミックス超 電準々体について外観調査及び臨界過度(Tc)、 Jcを測定した。結果は、原料制質の種類及び真 空對止条件を併記して第1表に示した。

341 244	雅		查、	4	* *	•	4	•	*	ふくれ事件		*	×	•	
	J. X10*		25.52	2.2		83	83 64	2.5	88	1	J	I	Į	i	
	Т. К		88	3 • ;	88	•	<u>ਛ</u>	36	; >	1	ı	i	i	ı	
	東空村止条件	東空床 Torr	7-01×1	2×10-4	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	6 × 30-4		2	1×10-4	0.3	1×10-1	0.3	•	7.01×1	17.4
		調度で	48	8	25	8	8	35	\$	SS	ĸ	R	ŝ	ĸ	1 1 1 1 E S. 1
	原件的質	要难	5-7	*	0.3 ~ 0.8	•	10~IZ	• •	*	4.5		$0.3 \sim 0.8$	7 9	•	1
		##	¥	`	• 🖽	4	ن	. 4	•	٧	•				4.77
	£			φ.	ad (L)	w	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	20	=	11	~	=	7	1.5	1
	44		主権例1		*	•	,			H-62911					
			+	否:	大規			_		#	*	<u> </u>	Ų.	먑]

A:大阪中での仮格は、B:英様教の特は「F1 C:低級素分用中での仮はは、

特別平3-156811(4)

第1変より明らかなように本発明方法品(No I ~10)は、外観がよくれ毎の欠陥のない良好なもので、T。、J。とも高い値のものであった。中でも真空対止象件が高温、再真空度な程J。が高い値のものとなり、又原料物堂にFTD法により要避した設御が体及び修設業分圧で仮提成した近性な仮挽成粉件を用いて製造した事件(No 5 ~10)は、大集中で仮挽成して得た粉件を用いて製造した事件(No 5 ~10)は、大集中で仮挽成して得た粉件を用いて製造した事件(No 1 ~4)に較べてJ。が高い値のものとなった。

角、大気中で転換成して得た物件で粒ほが5 m を超えた粉件を用いて要進した原件 (Ro4) は、 T。、J。がともにや中低い値となった。これは 物体が不活性な上、粒径が大きい為、オラミック ス個電源体密度が低下したことに超額している。

これに対し、比較方法品(Mot1~15)は、複合 ビレットの真空対止条件が本発明方法の範囲外で あった為、制体中の水分が十分に抜け切れず、そ の結果加触処理工程においてふくれが長手方側に 連続して生じ、Te、Jeの測定は全く不可能で

従来のセラミックス経電導々体に発生するふくれ 部分の新面積式図である。

1 -- 原料物質、 2 -- 金属氧容器。

人選出者幹

古河電景工業株式会社

あった.

商、ふくれ部分の納面を観察した結果、第3回 に示したようにセラミックス経電導体層7内部に 水分の薬発による大型のボイド8が認められた。

上記実施例では、BI-Sr-Ca-Cu-O セラミックス超電源について説明したが、本発明 方法は他の系のセラミックス超電源体についても 同様に適用し得るものである。

又上記実施保では複合ビレットの真空対止を第 1 図に示した方法に従って行ったが、第2 図に示 した方法等他の方法も適用できることは言うまで もない。

[効果]

以上述べたように本発明方法によれば、ふくれ 等の欠陥を生ぜず、Tr、Jr等の超電運移性に 優れたセラミックス超電源を体が容易に製造でき、 工業上顕著な効果を奏する。

4. 図面の簡単な観明

第1,2団は本発明における複合ビレットの真空封止方法の実施側を示す工程設明図、第3団は

